

Сильфонний захват DHEB-10-E-D-S-P

Номер деталі: 1320777

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	10
Хід сильфона	4 mm
Мінімальний діаметр для захвату	10.5 mm
Максимальний діаметр для захоплення	14 mm
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Одиначної дії Закритий
Функція захвату	Адаптивний
Конструкція	стискаюча мембрана послідовність вимушеного руху
Напрямна	базовий тур
Визначення положення	без
Робочий тиск	5 bar...8 bar
Тиск скидання	1 bar
Максимальна робоча частота захвату	4 Hz
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	20 ms
Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	40 ms
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Середній інтервал заміни сильфона	1 MioCyc
Орієнтовне значення корисного навантаження	0.1 kg
Вага продукту	16 g
Тип кріплення	за бажанням: із зовнішньою різьбою З контргайкою
Пневматичне з'єднання	M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	VMQ (силікон)

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований